

1. Record Nr.	169989
Titolo	Design Behind Design / [a cura di Marco Romanelli e Carlo Capponi]
Editore	Cinisello Balsamo : Silvana Editoriale Milano : 21. Triennale, 2016
Descrizione fisica	127 p. : riccamente ill. ; 24 cm.
Altri autori (Persone)	Romanelli, Marco Capponi, Carlo
Altri autori (Convegni)	La Triennale di Milano <Milano> : Esposizione Internazionale «21. Century. Design After Design» Mostra «Design Behind Design». <21. ; 2016>
Soggetti	Milano (Arcidiocesi) - Museo Diocesano - Esposizioni - 2016 - Cataloghi Arte sacra - Italia - Esposizioni - Cataloghi - 2016 Architettura sacra - Italia - Sec. 20. - Mostre - Cataloghi - 2016 Milano (Arcidiocesi) - Chiese - 1952-1968 - Cataloghi
Locazione	Venegono
Collocazione	5I VI 144
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia